

1869

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна

Экз. чит. зала

1869



Ю.К. Акимов, Ван Цжень-ва, А.И. Сидоров,
М.И. Эпштейн

ЛАБОРАТОРИЯ ЯДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ
ЯДЕРНЫХ ЧАСТИЦ И ИХ СВЯЗЬ
С ПОВЕРХНОСТНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ

1964

Ю.К.Акимов, Ван Цжень-ва, А.И.Сидоров,
М.И.Эпштейн

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ
ЯДЕРНЫХ ЧАСТИЦ И ИХ СВЯЗЬ
С ПОВЕРХНОСТНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ

Направлено в ПТЭ

В ^{1/} было описано использование полупроводникового детектора ядерных частиц с широким слоем объемного заряда р-п перехода для регистрации коротких световых вспышек. В таком фотодиоде свет попадает непосредственно в слой объемного заряда, где имеется сильное электрическое поле, в результате чего время собирания электронно-дырочных пар оказывается весьма малым, около 10^{-7} сек. При этом линейность преобразования светового сигнала в электрический импульс сохраняется от милливольт до десятков вольт. При работе с такими детекторами и особенно в случае количественных световых измерений важно знать спектральную характеристику детектора и эффективный квантовый выход для соответствующей длины волны.

В литературе имеются данные о спектральных характеристиках поверхностно-барьерных детекторов с тонким слоем объемного заряда, освещаемых нормально к поверхности. Диапазон их максимальной спектральной чувствительности лежит в области относительно коротких волн из-за малой толщины чувствительного слоя, составляющей не сколько десятков микрон ^{2/}. Кроме того, слой золота на поверхности кремния и его неоднородность по толщине вносят существенную неопределенность в определение абсолютной величины светового потока, падающего на детектор, и дают искажение спектральной характеристики. Этот эффект в какой-то степени может быть ослаблен использованием "ячеичного" золотого слоя ^{3/}, но не устраняется полностью.

В настоящей работе измерялись спектральные характеристики и эффективный квантовый выход "толстых" детекторов, изготовленных из кремния р-типа, компенсированного литием ^{4/}. Эти детекторы, имеющие большую толщину чувствительного слоя (от 1-2 до 6 мм^x), облучались с торца, причем таким образом, что освещался только слой объемного заряда. Для сравнения проводились также измерения на спектрометрических детекторах ^{5/}, освещавшихся через слой золота.

Кривые относительной спектральной чувствительности и квантового выхода снимались с помощью двойного кварцевого монохроматора Hilger D300, причем в качестве источника использовалась ленточная лампа с увиолевым окном СИ10-. Зависимость выходящего из монохроматора потока от длины волны λ была предварительно снята с помощью термостолбиков Hilger-Schwarz FT. 16.301.

^x) Детектор был предоставлен нам А.И. Калининым.

Кривые, полученные для детекторов, освещаемых через слой золота, мало отличаются от имеющихся в литературе. Разница состоит лишь в том, что их чувствительность из-за большей толщины слоя простирается дальше в инфракрасную область - до 100 нм. Характерной особенностью этих кривых является независимость фототока от приложенного напряжения при напряженности поля $E \geq 20000$ в/м. Это указывает на то, что в данном случае не имеет места ни объемная рекомбинация, ни поверхностная рекомбинация под золотой пленкой. Абсолютная величина фототока, однако, сильно зависит от толщины этой пленки.

Для образцов, облучаемых с торца, кривые зависимости фототока I_ϕ и квантового выхода η от λ^x) при разных u , а также $I_\phi = f(u)$ при $\lambda = 500$ нм, представлены на рис. 1, 2, 3. В этих зависимостях наблюдаются следующие закономерности.

1. Эффективный квантовый выход η максимальен при длине волны $\lambda = 1100 - 1150$ нм^{7/}, соответствующей границе собственного поглощения в кремнии. С увеличением энергии фотонов квантовый выход уменьшается, причем зависимость $\eta = f(\lambda)$ в области $= 400 - 600$ нм имеет хорошо выраженное плато.

2. Кривая $\eta = f(\lambda)$, снятая при большем напряжении, идет выше первоначальной в области коротких волн, постепенно сливаясь с ней в длинноволновой области (рис. 2). Этой кривой соответствует следующая зависимость фототока от напряжения: фототок увеличивается при увеличении напряжения сильнее на тех образцах, где больше уменьшение η в области коротких волн (см. рис. 2 и 3). При $\lambda = 1050$ нм I_ϕ практически не зависит от U (при $E \geq 20000$ в/м).

3. Падение η в области коротких волн существенно меняется от образца к образцу (рис. 1 и 2) и сильно связано с процессом травления в "СР-4". Один и тот же образец после перетравливания может существенно изменить свою характеристику.

4. Если это падение η велико, то, как правило, при хранении образца оно сглаживается.

5. Значения η в области максимума для всех исследованных нами образцов мало отличаются друг от друга.

6. Из партии детекторов 20 - 30% имеют квантовый выход, близкий к максимальному и в области коротких длин волн (как показано на рис. 1, № 20), однако, в настоящее время это эффект сомнительно еще не воспроизведим.

Зависимость $\eta = f(\lambda)$ и $I_\phi, \eta = f(u)$ легко понять, если предположить, что они связаны с поверхностной рекомбинацией, которая может быть достаточно эффективной, несмотря на сильное тянувшее поле.

x) Коэффициент отражения $\rho(x)$ был взят из ^{6/}.

В^{/8/} рассчитана зависимость эффективного квантового выхода фотопроводников в сильном однородном электрическом поле от длины волны света, объемной и поверхностной рекомбинации и приложенного напряжения. Инверсионные явления и слои при этом не рассматриваются (они сами по себе не вызывают дополнительной рекомбинации, но изменяют распределение поля вблизи поверхности). Поэтому, игнорируя их существование, можно надеяться на качественное совпадение расчетных зависимостей с измеренными. В^{/8/} показано, что в пренебрежении объемной рекомбинацией

$$\eta = - \frac{1}{(\alpha x)^x} + \left(1 + \frac{1}{x}\right) \frac{1}{\alpha^x} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \alpha - 1\right) + \frac{1}{1 - \frac{1}{x}} \cdot \frac{1 - \Phi(a)}{a^2} \cdot e^{-\frac{(\alpha x)^2}{a^2}} \frac{e^{-(1-\Phi(a))}}{(x-1)(\alpha x)^2}$$

где $x = \frac{Dk_0}{s}$; s - скорость поверхностной рекомбинации, k_0 - коэффициент поглощения света, D - коэффициент диффузии носителей, $a = \frac{s}{D} \left(\frac{k_b T}{qU} \right)^{1/2} \cdot W$, где W - толщина чувствительной области, $F(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$ - интеграл вероятностей.

На рис. 1, 2 приведены экспериментальные и расчетные зависимости $\eta = f(\lambda)$. Для построения расчетных кривых необходимо знать параметр a . Он находился из отношения $\frac{\eta_{\lambda=400}}{\eta_{\lambda=1000}}$, причем $\eta_{\lambda=1000}$ нм полагалось равным единице. Полученные значения скорости поверхностной рекомбинации указаны на соответствующих рисунках. Из сравнения кривых $\eta = f(\lambda)$ видно, что расчетные кривые идут ниже экспериментальных. Однако качественное совпадение все же имеет место, а именно: на расчетных кривых также наблюдается выраженное плато в области коротких волн и подъем в инфракрасной области происходит примерно при тех же длинах волн. Предсказываемая расчетом зависимость фототока от напряженности поля (в области коротких волн) обычно слабее, чем наблюдаемая на опыте (ср. 1 и 2, 3 и 4, рис. 3).

Как из приведенного расчета, так и из простых физических соображений следует, что при малых коэффициентах поглощения света ни поверхностная, ни объемная рекомбинация не дает сколь либо существенного вклада в величину η . Поэтому в области длин волн около 1.100 нм можно определить величину абсолютного квантового выхода в кремнии. Из ряда соображений правдоподобно предположить, что абсолютная величина квантового выхода близка к единице^{/8/}, но она не измерялась отдельно от параметров, связанных с рекомбинацией. Такие измерения нами были проведены в настоящей работе двумя различными способами.

В первом из них были измерены чувствительности исследуемых приборов к излучению светоизмерительных ламп с известными силой света и цветовой температурой. Измерения проводились с 4 лампами, имеющими силу света порядка 100 св., но 2 из них имели цветовую температуру 2360⁰К и 2 другие - 2854⁰К. Измерялась чувствительность как к полному излучению ламп, так и к излучению в области 1100 нм, выделенному

интерференционными светофильтрами (измерения проводились с двумя светофильтрами). Из любого из этих измерений легко рассчитывается множитель, приводящий относительную кривую чувствительности (или выхода) к абсолютным значениям $/10/$. Для кривой чувствительности, например, этот множитель будет

$$k_{\sigma} = \frac{\int_0^{\infty} I_{\phi} \cdot \epsilon'(\lambda) v(\lambda) d\lambda}{F \int_0^{\infty} \epsilon'(\lambda) [1 - \rho(\lambda)] \sigma'(\lambda) d\lambda}.$$

Здесь I_{ϕ} – фототок; $F = \frac{I \cdot A}{e}$ – световой поток, падающий на прибор (I – сила света лампы, l – расстояние до входного окна прибора, A – площадь этого окна; $\epsilon'(\lambda)$ – относительные значения спектральной плотности излучения лампы (штрихами здесь отмечены относительные величины); $\sigma'(\lambda)$ – спектральная чувствительность, $\rho(\lambda)$ – коэффициент отражения; $v(\lambda)$ – относительная видность (чувствительность человеческого глаза); 683 лм/вт – соотношение для максимума кривой $v(\lambda)$. После выполнения численного интегрирования определяется абсолютная спектральная чувствительность

$$\sigma(\lambda) = k_{\sigma} \cdot \delta'(\lambda), \quad (3)$$

а из нее – абсолютный выход

$$\eta(\lambda) = \frac{hc}{q\lambda} \cdot \sigma(\lambda). \quad (4)$$

Для измерений со светофильтром в знаменатель (2) вместо $\epsilon'(\lambda)$ следует подставлять $\epsilon'(\lambda)r(\lambda)$, где $r(\lambda)$ – пропускание фильтра.

Так как $\rho(\lambda)$ мало меняется в пределах кривой $\sigma(\lambda)$ ^{/7/}, то можно оценить усредненное значение этой величины и вынести ее за знак интеграла.

По второму способу выход измерялся путем непосредственного сравнения показаний детекторов с показаниями термоприемников с известной абсолютной чувствительностью. Эти измерения производились с помощью монохроматора СФ-4 на длине волны 1100 нм, а чувствительность использовавшихся термоэлементов Hilger-Schwarz FT.16.301 и

Zeiss VTh-6 была предварительно измерена двумя независимыми методами. В одном случае определялась чувствительность к интегральному излучению ламп накаливания, калиброванных с помощью абсолютных радиометров в актинометрической лаборатории ВНИИМ, причем были учтены потери в кварцевых окнах термоэлементов. В другом – измерения проводились с помощью светоизмерительных ламп с известными силой света и цветовой температурой, из излучения которых вырезалась область 330–700 нм с помощью светофильтра C8C5 толщиной 2 мм^{x)}.

x) Интересно отметить, что чувствительности термоэлементов, приведенные в фирменных паспортах, привели к трехкратному расхождению результатов. По нашим измерениям чувствительность термоэлемента Zeiss была в ~1,5 раза занижена, а чувствительность Hilger в ~2 раза завышена.

Результаты измерений сведены в таблицу 1. Из них следует, что абсолютный квантовый выход действительно равен единице (с ошибкой $\sim 10\%$). Таким образом, в области спектра $\lambda = 800 - 1100$ нм (а в некоторых случаях и в области 400-1150 нм) данные приборы могут быть использованы как малоинерционные приемники оптического получения с квантовым выходом, близким к единице. Такие приборы могут найти применение в различных светотехнических измерениях как счетчики числа падающих на них квантов, в особенности для импульсных источников, где существенна их малая инерционность, а значительный темновой ток не является помехой.

Авторы благодарят А.И. Калинина, Л.Е. Святому и Л.П. Сидорову за дискуссии и помощь при измерениях.

Т а б л и ц а 1

№ образца	Среднее значение выхода из измерений	
	по I-му способу	по II -му способу
1	1,06	0,9
2	1,06	-
22	-	0,83
20	-	1,01

Л и т е р а т у р а

1. Ю.К. Акимов, А.И. Калинин, А.И. Сидоров. Препринт ОИЯИ, Р-1526, Дубна, 1984.
2. A.I.Tuzzolino, EiT Hubbard, M.A.Perkins, C.Y.Fan. Journ. Appl. Phys. 33, 148 (1962).
3. Miss. N.G.Blamires. Nucl. Instr. and Meth 24, 441 (1963).
4. Материалы совещания по полупроводниковым детекторам ядерных излучений, ОИЯИ, Дубна, 1982г.
5. Ван Чжень-ва, А.И. Сидоров, Л.П. Сидорова, Л.И. Симонова, ПТЭ, 84, № 4 (1984) .
6. G.W.S.Dash, R.Newman. Phys. Rev. 99, 1151 (1955).
7. Р. Бьюб. Фотопроводимость твердых тел, ИЛ 1962 г.
8. Ю.К. Акимов, Вая Чжень-ва, А.И. Сидоров. Препринт ОИЯИ № 1867 , Дубна, 1984 г.
9. В.С. Вавилов. Действие излучений на полупроводники. Физматгиз, 1963.
10. М.И. Эпштейн, ПТЭ, № 1, 156, 1984 г.

Рукопись поступила в издательский отдел
2 ноября 1984 г.

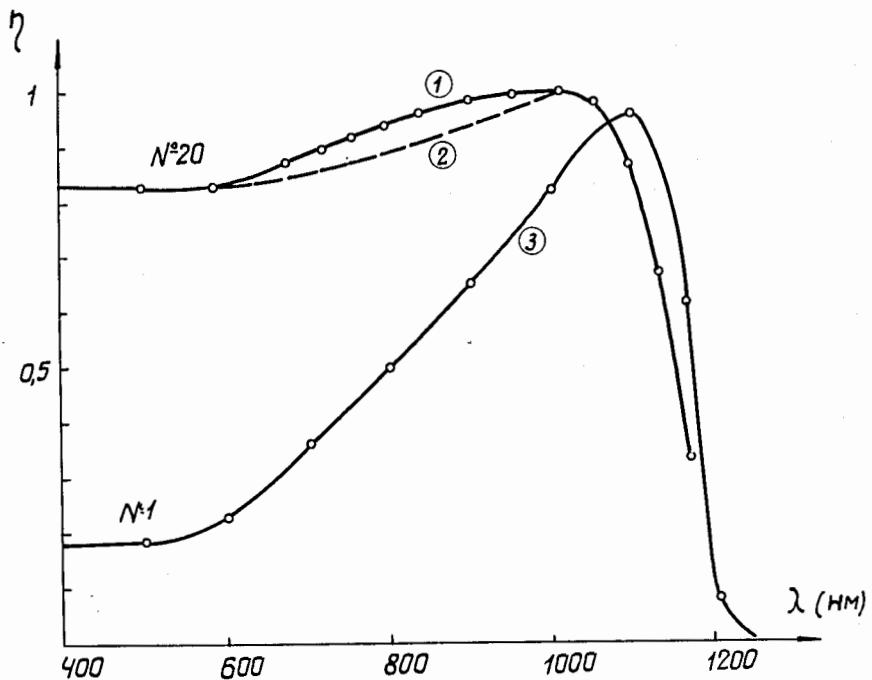


Рис. 1. Зависимость $\eta = f(\lambda)$, штрих - расчетная кривая для образца № 20, $u = 50$ в; $W = 0,1$ см; $s = 10^3$ см/сек. Для образца № 1: $W = 6$ мм; $u = 100$ в.

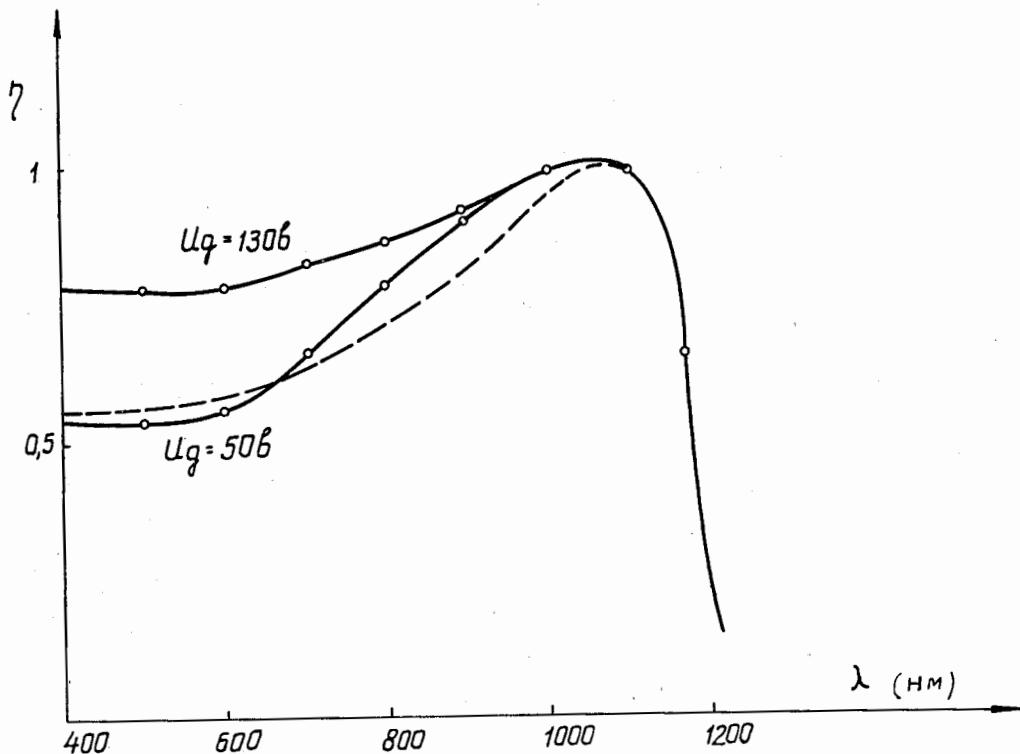


Рис. 2. Зависимость $\eta=f(\lambda)$ при разных u для образца № 22. Штрих - расчетная кривая для $u = 50$ в, $s = 10^2$ м/сек, $W = 1,5$ мм.

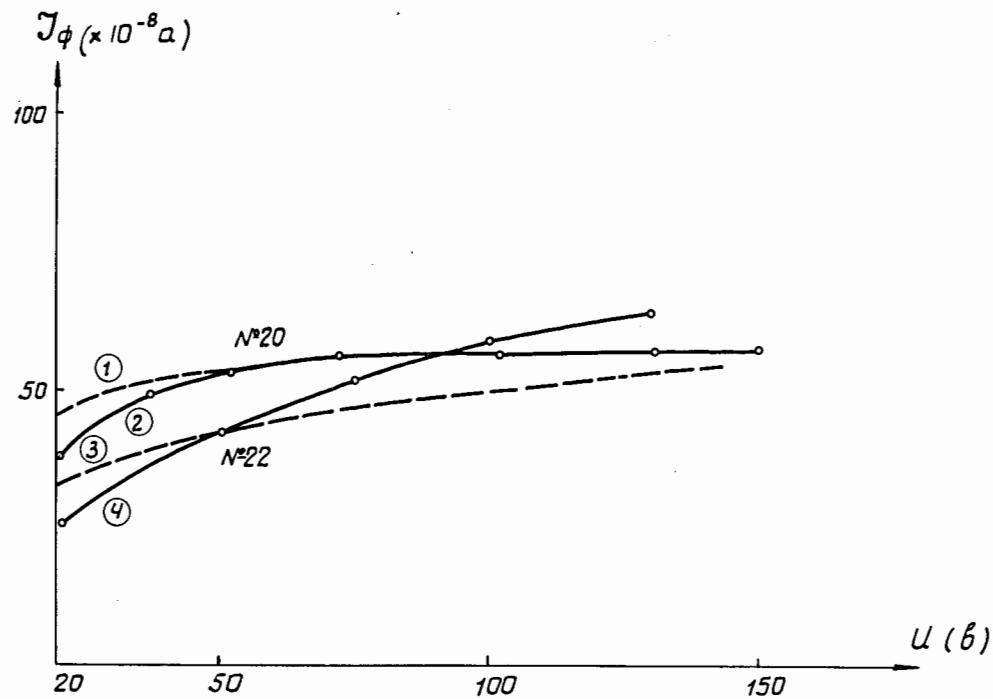


Рис. 3. Экспериментальная и расчетная зависимость для образцов № 20 (1,2) и № 22 (3, 4). 2,4 - эксперимент, 1, 3 - расчет.